Previous Doc

Next Doc First Hit

Go to Doc#

Generate Collection

L6: Entry 2 of 4

File: JPAB

Oct 12, 2001

PUB-NO: JP02001285019A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001285019 A TITLE: SURFACE ACOUSTIC WAVE ELEMENT

PUBN-DATE: October 12, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HEIKO, TATSUYA KANEKO, AKIRA IMANISHI, MASAO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YAMAHA CORP

APPL-NO: JP2000089821 APPL-DATE: March 28, 2000

INT-CL (IPC): H03 H 9/25

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a surface acoustic wave element which has superior transmission characteristics, represented with an electromechanical coupling coefficient K2 by using a raw material which is inexpensive and easy to obtain.

SOLUTION: The surface acoustic wave element 11 is composed of a base substrate 12, formed of single-crystal  $\underline{\text{Al2O3}}$  which enables the epitaxial growth of  $\underline{\text{LiTaO3}}$ crystal, a buffer layer 13 which is formed of the LiTaO3 crystal on the base substrate, a piezoelectric body layer 14 which is filmed on the buffer layer and formed of KNbO3 single crystal, and an input-side electrode 15a and an output-side electrode 15b which are arranged in contact with the piezoelectric layer.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

# (19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公閱番号 | 特開2001-285019 (P2001-285019A)

(43)公開日 平成13年10月12日(2001,10,12)

(51) Int.CL7

識別記号

ΡI

テーマコート\*(参考)

H03H 9/25

H03H 9/25

C 5J097

### 審査耐求 未耐求 耐水項の数6 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特顧2000-89821(P2000-89821)

(22)出算日

平成12年3月28日(2000.3.28)

(71)出頃人 000004075

ヤマハ株式会社

静岡県浜松市中沢町10番1号

(72)発明者 平工 達也

静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式

会社内

(72)発明者 金子 明

静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式

会社内

(74)代理人 100064908

弁理士 志賀 正武 (外1名)

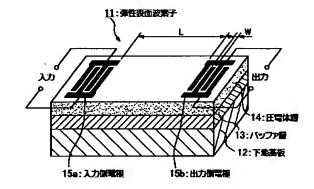
最終質に絞く

#### (54) 【発明の名称】 弾性表面波案子

#### (57)【要約】

【課題】 安価で容易に入手し得る素材を用いて電気機 械結合係数K<sup>1</sup> で表される伝送特性の優れた弾性表面波 素子を得る。

【解決手段】 弾性表面波素子11は、LiTaO3 結 晶がエピタキシャル成長可能なAl2O3の単結晶からな る下地基板12と、この下地基板上に成膜された前記し iTaO3 結晶からなるバッファ層13と、このバッフ ァ層上に成膜されたKNbO3 単結晶からなる圧電体層 14と、この圧電体層に接して配設された入力側電極1 5aおよび出力側電極15bとからなる。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 LiTaO3 結晶がエピタキシャル成長可能な下地基板と、この下地基板上に成膜された前記しiTaO3 結晶からなるバッファ層と、このバッファ層上に成膜されたKNbO3 単結晶からなる圧電体層と、この圧電体層に接して配設された電極とを有することを特徴とする弾性表面波素子。

【請求項2】 前記下地基板がAl2O3の単結晶からなることを特徴とする請求項1に記載の弾性表面波案子。 【請求項3】 前記下地基板が、圧電体層における前記 10 KNbO3 単結晶の配向性が向上するようにカットオフの方向と角度とが調整されてなることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の弾性表面波案子。

【請求項4】 前記圧電体層が、電界印加による分極処理を施されてなることを特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の弾性表面波素子。

【請求項5】 前記圧電体層の上層に、温度変化に対して周波数特性を安定化させる温度安定化層が設けられたことを特徴とする請求項1~請求項4のいずれかに記載の弾性表面波素子。

【請求項6】 前記温度安定化層がSiO2 からなることを特徴とする請求項7に記載の弾性表面波素子。 【発明の詳細な説明】

# [0001]

f = v / λ = v / 4 w (λは弾性表面波の波長) …… (1)

すなわち、電極幅wが小さく、音速vが大きい程、高周 波帯域で使用できることになる。そこでこれを、今後の 通信分野等で要求されるGHz オーダーの高い周波数 帯域で用いようとすれば、電極幅に関しては微細加工技 術の限界があるので、音速の大きい弾性体材料を選択す る必要がある。音速の大きい弾性体材料の一例としてダ イヤモンドがあり、特開昭64-62911号公報に は、ダイヤモンド層の上に圧電体層、電極を順次形成し た構造を持つ弾性表面波素子が提案されている。

【0004】一方、弾性表面波素子の弾性体材料に求め られる他の条件として、電気信号と弾性表面波の間の変 換効率を示す電気機械結合係数K2 が大きいことが挙げ られる。電気機械結合係数K2 が大きい程、伝送効率の 良い弾性表面波素子が得られる。そこで電気機械結合係 数K2 が大きい素材が探索された結果、圧電性磁器材料 40 として知られるKNbO3 が極めて大きな電気機械結合 係数K<sup>2</sup> を示すことが見出された。このKNbO<sub>3</sub> の単 結晶は、従来最も大きな電気機械結合係数K2を有する とされていたLiNbO3 に比べて、より大きな電気機 械結合係数値が得られることが確認され、特に、KNb O3 単結晶の特定の結晶面である(001)面の〈10 ○ 動方向を用いた場合には、LiNbO3のK<sup>2</sup> = 0.055に対してK2 = 0.53と約10倍の値が得 られた(「KNbO3 圧電体単結晶を用いた超高結合弾 性表面波の伝播特性」、山之内和彦他、日本学術振興会※50

\*【発明の属する技術分野】本発明は、弾性表面波特有の作用を用いたフィルタ、コンボルバ等の弾性表面波素子に関し、特に、KNbO3 単結晶を圧電体層として用い、電気機械結合係数や挿入損失によって表される伝送特性が優れた弾性表面波素子に関するものである。 【0002】

【従来の技術】弾性表面波素子とは、電気信号を弾性体表面を伝播する弾性表面波(SurfaceAcoustic Wave)に変換し、特定周波数の信号を取り出すものである。この弾性表面波が圧電体により効率良く励振、受信できることが見い出されて以来、電磁波にはない弾性表面波の優れた性質を利用してフィルタ、コンボルバ等をはじめとする種々の信号機能素子への応用が研究され、広い分野で実用化されている。図10に示すように、この弾性表面波索子141は、従来、LiNbO3、LiTaO3等からなる圧電体単結晶のブロック143上に、電気信号と弾性表面波との間の変換器として機能する荷歯状電極(Inter-digital Transducer)114a.114bを形成することによって作製されていた。

20 【0003】この弾性表面波素子141は、弾性体表面を伝播する弾性波の音速vと櫛歯状電極114a.11 4bの電極幅wとによって適用周波数fが決定される。 その関係は下記式(1)によって表される。

※**弹性波索子技術**第150委員会第50回研究会資料、pp 27-31(1996.11.27))。

【0005】なお、特開平7-95006号公報には、 基板上にIII -V族化合物膜が形成され、更にその 上に3種以上の元素からなる複合酸化物膜が形成された 圧電体基板を有する弾性表面波素子が開示されている。 そして、上記複合酸化物膜の例としてKNbO3が記載 されている。ただし、この公報では、KNbO3の電気 機械結合係数K<sup>2</sup>については何ら言及しておらず、ただ 単に3種以上の元素で構成される複合酸化物膜の一例と

して挙げているにすぎない。

【0006】前記のように、弾性表面波素子の圧電体材料としてKNbOa 単結晶を用いれば、電気機械結合係数K2が大きく、伝送効率の良い弾性表面波素子が実現できる可能性が認められた。しかしそれと同時に、KNbOa 単結晶におけるK2の値は、その結晶構造中における弾性表面波の伝播方向に応じて種々に変化することも判明した。そこで、所望のK2値を有する弾性表面波素子を作製しようとする場合、あるいはK2の値を制御しようとする場合には、電極を形成する面における弾性表面波の伝播方向とKNbOa 単結晶の配向方向とを整合させる必要がある。つまり、特定の配向方向を有する結晶面上に、その配向方向に合わせて機歯状電極を形成する必要がある。

【0007】ところで、ある特定の配向方向を有する結

晶面を得るためには、予め結晶方向が判明しているKN bO3 単結晶のブロックから図6に示すように、特定の 角度 $\theta$ で結晶面をカットオフする(切り出す)という非 常に煩雑な操作が必要になる。また、KNbO3 単結晶 自体も大きいブロックに成長させることは困難で、工業 材料として非常に高価なものである。これらの理由か ら、KNbO3 単結晶を基材とする弾性表面波素子を実 用化することは極めて困難であった。

【0008】そこで、KNbO3 単結晶の特定面を結晶 ブロックからカットオフするのではなく、何らかの下地 10 基板の上に成膜した薄膜として形成する方法が探索され た。しかし、ガラス、Pt、Al2O3、GaAs、Si 等の一般的な基板材料の上に直接KNbO3 をスパッタ リングやゾルゲル法等により成膜しても、上下層の結晶 どうしの格子整合がとれないため、KNbO3 の単結晶 はエピタキシャルに成長しない。この問題を解決するた めに、PIONEER R&D Vol.7 No.1, 「SHG用非線形光学 結晶薄膜の気相成長」(文献1)およびNat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 271.1992 Materials Research Societ y,"THE GROWTH OF SINGLE CRYSTAL-LIKEAND POLYCRYSTA 20 L KNb03 FILMS VIA SOL-GEL PROCESS"(文献2)は、図 7に示すように、ペロブスカイト型の結晶構造を持つS rTiO3単結晶のブロックから切り出した下地基板1 12の面上に有機金属気相成長法 (MOCVD法) また はゾルゲル法を用いてKNbO3 薄膜からなる圧電体層 113を成膜し、この上に入力側電極114aおよび出 力側電極114bを形成した弾性表面波索子111を開 示している。また特開平11-116397号公報は、 図8に示すように、LiTaO3 単結晶のブロックから 切り出した下地基板122の面上に、例えば物理蒸着法 30 (PVD法) によりKNbO3 薄膜からなる圧電体層1 13を成膜し、この上に入力側電極114aおよび出力 側電極114bを形成した弾性表面波素子121を開示 している。

【0009】しかしこれらは、いずれも特性的には優れ た結果が得られるものの、下地基板112または122 として用いるSrTiO3 にせよLiTaO3 にせよ、 いずれも大きな(大口径の)単結晶としてブロックに成 長させることが難しいために高価であり、実用化は困難 であった。また下地基板112または122と圧電体層 113との結晶配向の整合性を高めるためには下地基板 のカットオフ等の煩雑な加工も必要であった。

【0010】そこで本発明者らは先に、特願平11-8 0553号において、図9に示すように、SrTi O3、MgO、Pt、Al2O3、GaAs、Siなどの ブロックからなる下地基板132と、この下地基板上に 成膜された一般式SrZO3で表されるSrTiO3、 SrZrO3 、SrMoO3 、SrSnO3 、SrHf O3 等のペロブスカイト型化合物からなるバッファ層1

晶からなる圧電体層113と、この圧電体層の上面また は下面に設けられた入力側電極114a,出力側電極1 14bとを有する弾性表面波素子131を提供した。 【0011】前記特願平11-80553号に提供した 弾性表面波素子131は、ペロブスカイト型の結晶構造 を有するKNbO3 単結晶からなる圧電体層113に接 する下層として、格子整合性が良好な一般式SrZO3 で表されるペロブスカイト型化合物を用いたことによ り、比較的容易に入手し得る下地基板132を用いなが ら、結晶配向特性の優れたKNbO3 圧電体層113が 薄膜として得られ、この結果、電気機械結合係数K2 が 向上した弾性表面波素子が得られるようになった。しか も、この弾性表面波素子は、ゾルゲル法、レーザアブレ ーション法、スパッタリング、CVD法等、従来から一 **俄に用いられている成膜技術が容易に適用できるので、** 単結晶ブロックのカットオフ等に比べて遙かに容易かつ 低コストに製造でき、更に、前記KNbO3 圧電体層1 13の上に温度安定化層(図示せず)を成膜すれば、温 度変化に対する周波数安定性にも優れた弾性表面波素子 が得られる。

### [0012]

【発明が解決しようとする課題】しかし前記特願平11 -80553号に開示した技術は、あくまでバッファ層 135となるSr2〇3 化合物が下地基板132上に良 好なペロブスカイト型の結晶格子を形成することが前提 となる。しかし実際には、基板材料として通常用いられ 安価なAl2O3、Si等の上にSrZO3 化合物を成膜 しても、常に良好なペロブスカイト型の結晶格子を形成 するとは限らず、電気機械結合係数および挿入損失によ って示される伝送特性が必ずしも満足できるものではな かった。本発明は前記の課題を解決するためになされた ものであって、従ってその目的は、安価な下地基板を用 い、しかも優れた電気機械結合係数および挿入損失を有 する弾性表面波素子を提供することにある。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】前記の課題を解決するた めに本発明は、LiTaO3 結晶がエピタキシャル成長 可能な下地基板と、この下地基板上に成膜された前記し iTaO3 結晶からなるバッファ層と、このバッファ層 上に成膜されたKNbO3 単結晶からなる圧電体層と、 この圧電体層に接して配設された電極とを有する弾性表 面波素子を提供する。

【0014】本発明の前記弾性表面波素子は、KNbO 3 単結晶を良好にエピタキシャル成長させることができ るLiTaO3 結晶を、その結晶格子が1方向に配向し た薄膜として下地基板上に成膜してなるものであるの で、高価なKNbO3 単結晶やLiTaO3 結晶のブロ ックを基板材料として用いることなく、またこれらの基 板材料のブロックを配向面や配向軸を選んでカットオフ 35と、このバッファ層上に成膜されたKNbO₃ 単結 50 する煩雑な加工も必要なく、しかも性能的にはKNbO

3 単結晶単体や、LiTaO3 結晶を基板材料としてこ の上にKNbO3 単結晶膜を成膜した場合と同様に優れ た電気機械結合係数および挿入損失を得ることができ る.

5

【0015】前記において下地基板は、A12O3の単結 品、すなわちサファイアからなることが好ましい。A 1 2O3の単結晶、すなわちサファイアは、前記バッファ層 となるLiTaO3 結晶がエピタキシャル成長可能な基 板材料として6インチほどの大口径のものが生産されて おり、安価かつ容易に入手でき、また結晶格子整合効果 10 LiTaO3 結晶がエピタキシャル成長可能な結晶格子 も高い。

【0016】前記において下地基板は、圧電体層におけ るKNbO3 単結晶の配向性が向上するようにカットオ フの方向と角度とが調整されていることが好ましい。カ ットオフ、すなわち結晶格子の特定の面から特定の傾斜 角 (オフセット角)を設けて面を切り出すことによっ て、圧電体層のKNbO3 単結晶は、結晶格子が所定の 方向に整列配向する、いわゆるエピタキシャル成長が促 進され、この弾性表面波素子の電気機械結合係数K2 お よび挿入損失 I しを大幅に改善することができる。この 20 オフセット角は0.5°~5°の範囲内とすることが好 ましい。

【0017】前記において圧電体層は、電界印加による 分極処理を施されていることが好ましい。これによっ て、この弾性表面波素子の電気機械結合係数K2 および 挿入損失 I Lは更に向上する。電界印加は、加熱下に圧 電体層の厚み方向に電圧を印加することによって行うこ とができる。この際の温度は100℃~800℃の範囲 内、電圧は100V ~10kVの範囲内とすることが好 ましい。

【0018】前記において圧電体層の上層には、温度変 化に対して周波数特性を安定化させる温度安定化層が設 けられていることが好ましい。またこの温度安定化層 は、SiOzからなることが好ましい。圧電体層の上層 に温度安定化層を設けることによって周波数温度係数T CFが小さくなり、温度変化に抗して安定した周波数特 性を有する弾性表面波素子が得られる。SiO2層は、 圧電体層の熱的歪みを緩和し弾性表面波素子の周波数温 度係数TCFを小さくする効果がある。この温度安定化 が好ましい。

#### [0019]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を実施例 により図面を用いて具体的に説明する。ただし以下の実 施例は本発明を何ら制限するものではない。

(実施例1)図1は、本発明の弾性表面波素子の一実施 例を示している。この弾性表面波素子11は、入力信号 から特定周波数の信号を取り出す弾性表面波フィルタと しての機能を有している。

1は、下地基板12上に順次、バッファ層13、および 圧電体層14が成膜され、この圧電体層14に接して、 間隙Lを隔てて櫛歯状の電極15a, 15bが配設され てなっている。下地基板12はA12O3単結晶、すなわ ちサファイアのブロックからなり、成膜面におけるA1 2O3単結晶の結晶面および櫛歯状電極の方向、すなわち 弾性表面波の伝播する方向(図1のL方向)に垂直な方 向での結晶軸の配向は(11-20)(2-21)とな っている。この結晶面は通称サファイアA面と呼ばれ、 を有している。 バッファ層13は、LiTaO3 結晶か らなり、その結晶面および前記サファイア結晶軸〈2-21〉方向にエピタキシャル成長する結晶軸の配向は (11-20) (2-21) となっている。圧電体層1 4は、KNbO3 単結晶からなり、その結晶面および前 記サファイア,LiTaO3 結晶軸〈2-21〉方向に エピタキシャル成長する結晶軸の配向は(010)〈0 01>となっている。

【0021】実施例1の電極15a, 15bは、いずれ もAI薄膜からなり、かつ一対の樹歯状の電極枝が間隙 を隔てて組み合わされてなっている。本発明の弾性表面 波素子において電極15a、15bは、A1の他に、例 えばTi、Au、Ag、W、Cu等の金属およびこれら の合金を用いて形成することができる。この電極15 a、15bは、図1に示すように、処理すべき信号が入 力される入力側電極15aと、選択された特定周波数の 信号のみを出力する出力側電極15bとからなり、これ ら電極15a、15bは基板の両端に対向するように配 置されている。それぞれの電極15a、15bは互いに 30 対向する多数対の電極枝を有しており、例えば弾性表面 波の波長を入とするとき、各電極枝の幅wは入/4、電 極枝対の数は30、入力側電極15aと出力側電極15 bとの距離しは50Aとされる。

【0022】この実施例1の弾性表面波素子11は、下 地基板12上に順次、バッファ層13、および圧電体層 14を成膜し、この圧電体層14の上に、間隙しを隔て て櫛歯状の電極15a,15bを形成して作製した。下 地基板12の成膜面として、Al2O3単結晶の(11-20) 面、すなわちサファイアA面を用いた。バッファ 層の厚みは100m~10000mの範囲内とすること 40 層13は、イソプロポキシリチウムおよびペンタイソプ ロポキシタンタルを出発原料としてLiTaO3 のゾル ゲル液を調製し、スピンコータを用いて前記の下地基板 12上に塗布し、150℃で乾燥後に大気中800℃で 焼成するゾルゲル法により成膜した。このバッファ層1 3の膜厚は100nmであった。圧電体層14は、エトキ シカリウムおよびペンタエトキシニオブを出発原料とし てKNbO3 のゾルゲル液を調製し、スピンコータを用 いて前記バッファ層13上に塗布し、150℃で乾燥後 に大気中800℃で焼成するゾルゲル法により成膜し

【0020】図1に示すように、この弾性表面波案子1 50 た。この圧電体層14の膜厚は2000nmであった。入

7

カ側および出力側電極15a、15bは、前記圧電体層14上に蒸着、スパッタリング等によりA1膜を成膜した後、フォトリソグラフィー技術を用いてパターニングして形成した。

【0023】上記の弾性表面波案子11は、下地基板12と圧電体層14との間にこれらの結晶格子の整合性を向上させるLiTaO3結晶層がバッファ層13として設けられているので、バッファ層の結晶自体が良好にエピタキシャル成長しており、従ってこの上に成膜された圧電体層14のKNbO3単結晶も1方向に配向しエピりクキシャル成長していることが認められた。すなわち図3に示すように、上記の弾性表面波案子11についての一2の法により測定したX線回折チャートは、ゾルゲル法により成膜した圧電体層14のKNbO3単結晶が1方向に良好に配向していることを示している。また、下地基板12、バッファ層13および圧電体層14のそれぞれの結晶軸の配向についてはボールフィギュア法により測定したX線回折チャートにより確認した。\*

 $\cdot K^2 = 2 \cdot (vopen - vshort) / vopen$ 

 $= (2 \cdot v \operatorname{short} \cdot \Delta \phi) / (\omega \cdot d) \qquad \cdots \qquad (2)$ 

ここで、vopenはAlが被覆されていない供試試料での 伝播速度、vshortはAlが被覆された参照試料での伝 播速度、ωは入力信号の角速度、dはAlで被覆された 部分の長さである。測定は25℃で行った。なお、上記 の伝播速度vは、入力側と出力側の電極間距離Lの異な る2つの試料(Lが50λと100λ)の入力側電極に 高周波パルスをそれぞれ入力し、その出力側電極への到※

 $IL=-20log_{10}|S_{21}|$  [dB]

(Sij:Sパラメータ)

【0026】実施例1について、中心周波数が1GHz となる電極パターンを用いて測定した電気機械結合係数 K<sup>2</sup> および挿入損失ILの測定結果を表1に示す。実施 例1の弾性表面波素子11は、圧電体層14のKNbO 3 単結晶が1方向に良好に配向した結果として、電気機 械結合係数K<sup>2</sup> および挿入損失ILがいずれも良好な値 を示した。

【0027】(実施例2)図2は、本発明の弾性表面波 素子の他の一実施例を示している。この弾性表面波素子 21は、入力信号から特定周波数の信号を取り出す弾性 表面波フィルタとしての機能を有している。図2におい 40 て、図1で説明した実施例1の弾性表面波素子と同様の 要素は、図1と同じ番号を付しその説明を省略または簡 略化する。

【0028】図2に示す実施例2の弾性表面波素子21は、下地基板12上に順次、バッファ層23、および圧電体層14が成膜され、この圧電体層14に接して、間隙しを隔てて櫛歯状の電極15a、15bが配設されてなっている。この実施例において前記下地基板12、圧電体層14および電極15a、15bは実施例1のものと同様である。バッファ層23は、スパッタリングによ★50

\*【0024】この実施例1の弾性表面波素子11は、弾性表面波フィルタとして機能するものであり、入力側電極15aの対向する電極技間に交流信号を入力すると、際り合う電極技間の圧電体層14の表面に圧電効果によって互いに逆位相の物理的歪みが生じ、基板表面に固有振動数を有する弾性波が励起される。励起された弾性波は基板表面を結晶軸に沿って伝播し、出力側電極15bの対向する電極技間において前記弾性波の波長に対応した高周波電気信号に変換されて出力される。

【0025】実施例1の弾性表面波素子について、入力信号に対する弾性波生成効率の指標となる電気機械結合係数K<sup>2</sup>、および入・出力間の伝送エネルギー損失の指標となる挿入損失ILを測定した。電気機械結合係数K<sup>2</sup>の測定は、入力側と出力側の電極間の伝播路上をAIで被覆した試料を別に用意し、AI被覆のない供試試料とAI被覆した参照試料に対して双方の入力側電極に同位相の連続波を入力した時の出力側電極で得られる2つの出力信号の位相差Δφを測定し、次式により求めた。

※着時間差∆ tを測定し、伝播路長の差∆L (=50λ) から次式により求めた。測定は25℃で行った。 v=∆L/∆t ······(3)

また挿入損失 I Lの測定は、50Ω系ベクトル・ネットワーク・アナライザ (HP8752C) により、整合回路を用いずに測定した。なお、挿入損失 I Lは次式により定義される。

[dB] ..... (4)

★り成膜されたLiTaO3 結晶の薄膜からなり、その結 30 晶面および下地基板のサファイア結晶軸〈2-21〉方 向にエピタキシャル成長する結晶軸の配向は(11-2 0)〈2-21〉となっている。

【0029】この実施例2の弾性表面波素子21は、下地基板12上にバッファ層23をスパッタリングにより成膜した以外は実施例1と同様にして作製した。バッファ層23は、LiTaO3をターゲットとし、基板温度800℃、Ar+O2混合ガス雰囲気中でスパッタリングを行って成膜した。このバッファ層23の膜厚は30mmであった。

【0030】上記の弾性表面波索子21は、バッファ層13をゾルゲル法により成膜した実施例1と同様に、この上に成膜された圧電体層14のKNbO3単結晶が1方向に配向し良好にエピタキシャル成長していることが認められた。すなわち図4に示すように、上記の弾性表面波索子21について θ-2θ法により測定したX線回折チャートは、圧電体層14のKNbO3単結晶が1方向に良好に配向していることを示している。また下地基板12、バッファ層23および圧電体層14のそれぞれの結晶軸の配向については、ボールフィギュア法により測定したX線回折チャートにより確認した。この結果、

9

実施例2の弾性表面波素子21は、実施例1と同様にし て測定した電気機械結合係数K<sup>1</sup> および挿入損失 I Lが いずれも良好な値を示した。測定結果を表1に示す。 【0031】(比較例1)実施例1に対する比較例1と して、SrTiO3 (110)のブロックを下地基板と して用い、この上にゾルゲル法を用いて膜厚100㎜の SrSnO3 からなるバッファ層を成膜し、この上にゾ ルゲル法を用いて膜厚2000mmのKNbO3 単結晶 (010)からなる圧電体層を成膜した弾性表面波案子 を作製した。電気機械結合係数K<sup>2</sup> および挿入損失 I L 10 らなる圧電体層を成膜した弾性表面波素子を作製した。 を実施例1と同様にして測定した結果を表1に示す。 【0032】(比較例2)実施例1に対する比較例2と して、A 12O3 (1-102) を下地基板として用い、 この上にゾルゲル法を用いて膜厚100mのSrSnO 3 からなるバッファ層を成膜し、この上にゾルゲル法を\*

\*用いて膜厚2000nmのKNbO3 単結晶(010)か らなる圧電体層を成膜した弾性表面波素子を作製した。 電気機械結合係数K2 および挿入損失 I しを実施例1と 同様にして測定した結果を表1に示す。

10

【0033】(比較例3)実施例1に対する比較例3と して、A12O3 (11-20) を下地基板として用い、 この上にゾルゲル法を用いて膜厚100nmのSrSnO 3 からなるバッファ層を成膜し、この上にゾルゲル法を 用いて膜厚2000nmのKNbO3 単結晶(010)か 電気機械結合係数K<sup>2</sup> および挿入損失 I Lを実施例1と 同様にして測定した結果を表1に示す。

[0034]

【表1】

	膜構成	<b>跨達 (nn)</b>		ハソファ層	わた小角	分極処理	K <sup>2</sup> (%)	ı
		KNb03	バッファ層	成膜法	(°)		(1GHz)	(1GHz)
実施例								
1	KNbO3/LiTeO3/Al2O3(11-20)	2000	100	ソルが法	0	無	5	18
2	KNbO3/LiTaO3/Al2O3(11-20)	2000	30	スパッタ法	0	無	4	20
比較例								
1	KNbO3(010)/SrSnO3/SrTiO3(110)	2000	100	ゾルが法		無	4	20
2	KNbO3(010)/9rSnO3/Al2O3(1-102)	2000	100	ゾルがは	0	無	3	35
3	KNbO3(010)/SrSnO3/Al2O3(1-20)	2000	100	ゾルが法	0	無し	無し	無し

## 【表2】

	<b>膜構成</b>		I (nm)	ハッファ魔	オフセット角	分極処	K <sup>2</sup> (%)	IL.
	12	KNb03	ハッファ唇	成膜法	(°)	理	(1GHz	(1GHz
							)	)
実施例	·							
3	KNtsO3/LiTaO3/Al2O3(11-20)	2000	100	ソルケル法	1 .	無し	7	15
4	KNbO3/LIT8O3/Al2O3(11-20)	2000	100	ソルグル法	5	無し	5	17

## 【表3】

	膜膚或	膜	(nn)	パッファ層	わた外角	分便处理	K <sup>2</sup> (%)	IL
		KNb03	ハソファ層	成農法	(°)	条件	(1GHz)	(1GHz)
実施例								
5	KNbO3/LiTaO3/Al2O3(11-20)	2000	100	ゾルゲル法	0.	700°C3kV	11	8
6	KNbO3/LITaO3/Al2O3(11-20)	2000	100	スハッタ法	0	700°C3kV	10	10
7	KNbO3/LITaO3/Al2O3(11-20)	2000	100	ソルがは	1	700°C3kV	13	7
8	KNtO3/LITaO3/Al2O3(11-20)	2000	100	ゾルがは法	5	700°C3kV	11	9

# 【表4】

-								
	原務成	原写 (rm) 温度支定化層/ KNb03/パッファ層	パックを脅し成憲法	かとう	分極処理条件	K <sup>2</sup> (%) (1GHz)	IL (1GHz)	TOF (ppm/°C)
実施列								
9	SiO <sub>2</sub> /KNtO <sub>3</sub> / LiTaO <sub>2</sub> /Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (11-20)	1000/2000/100	ソルが法	0	700°C3kV	11	8	-20

【0035】表1において、比較例1はSrTiO3の ※って、逆に、実施例1および実施例2に例示される本発 ブロックを下地基板を用いたことによって良好な電気機 明の弾性表面波案子は、安価なAl2O3下地基板を用 械結合係数K<sup>1</sup> および挿入損失 I Lが得られたものであ※50 いながら、高価なSrTiО₃ 下地基板を用いた比較例

1と同等またはそれ以上の特性を得ることを目的とするものであり、実施例1および実施例2はいずれもこの目的を達成していることが確認された。比較例2および比較例3は下地基板としてそれぞれA12O3(1-102)およびA12O3(11-20)を用いているが、この場合にはバッファ層としてSrSnO3を用いたことにより下地基板上のSrSnO3の結晶軸が互いに直交する2方向に成長し、これに伴って圧電体層14のKNbO3(010)面も〈100〉軸が2方向となり、弾性表面波が伝播する方向と伝播しない方向とが混在し、結果として電気機械結合係数K²が小さくなり、特に比較例3では電気機械結合係数K²が小さくなり、特に比較例3では電気機械結合係数K²が小さくなり、特に比較例3では電気機械結合係数K²も挿入損失ILも検知できない状態となった。表1ではこの結果を「なし」と表記した。

【0036】(実施例3および実施例4)実施例3および実施例4は、実施例1と同様の構成であるが、ただし下地基板であるA12O3単結晶板の成膜面を(11-20)面から傾斜してカットオフした場合を示している。この内、実施例3は、A12O3単結晶板の(11-20)面をオフセット角((11-20)面からの傾斜角)が1°となるように、また実施例4は、オフセット角が5°となるようにカットオフした。実施例3および実施例4はそれぞれ、前記カットオフした下地基板の上に実施例1と同様にして順次、バッファ層13、および圧電体層14を成膜し、この上に電極15a,15bを形成して作製した。

【0037】作製した実施例3および実施例4について、実施例1と同様にして電気機械結合係数K<sup>2</sup> および挿入損失ILを測定した。結果を表2に示す。表2から、実施例3および実施例4は下地基板にオフセット角 30を設けたことによって、他の構成は同一である実施例1に比べ、電気機械結合係数K<sup>2</sup> および/または挿入損失ILが更に改善されていることがわかる。

【0038】(実施例5〜実施例8)実施例5〜実施例8は、それぞれ前記実施例1〜実施例4の弾性表面波素子について、圧電体層14に分極処理を施した場合を示している。この分極処理は、弾性表面波素子の表裏面すなわち圧電体層14の上面および下地基板12の背面にそれぞれAuをスパッタリングして電極層を成膜し、試料を700℃に保持した状態で前記電極層に3kVの電圧40を印加して行った。作製した実施例5〜実施例8について、実施例1と同様にして電気機械結合係数K²および挿入損失ILを測定した。結果を表3に示す。

【0039】表3の結果から、実施例5〜実施例8の弾性表面波素子は、分極処理が施されていない実施例1〜 実施例4に比べてそれぞれ電気機械結合係数K<sup>2</sup> および 挿入損失 I Lがいずれも大幅に改善されている。

【0040】(実施例9)図5は実施例9の弾性表面波 面図。 素子31を示している。図5においてこの実施例9は、 【図】 実施例5の弾性表面波素子の分極処理された圧電体層3 50 視図。

4の上層に温度安定化層36が成膜されている。温度安定化層36の成膜は、試料の圧電体層34上にSiO2をターゲットとしてスパッタリングにより行った。SiO2膜の膜厚は1000mとした。作製した実施例9について、実施例1と同様にして電気機械結合係数K²および挿入損失ILを測定した。測定結果を表4に示す。【0041】また実施例9について、温度安定化層36を有しない以外は同様な構成を有する実施例5と比較して、周波数温度係数TCFを測定した。この周波数温度係数TCFは、温度TをΔTだけ変化させた時の遅延線型オシレータの発振周波数fの変化Δfを測定し、次式により求めた。

12

TCF= (1/f)・(Δf/ΔT) ……(5) すなわち、TCFの絶対値が小さい程、温度変化に対す る周波数特性が安定していることを示す。なお、測定は 10℃から65℃の範囲で行った。測定結果を表4に示す。

【0042】表4の結果から、温度安定化層36は弾性 表面波素子の電気機械結合係数K<sup>2</sup>および挿入損失IL 20 に悪影響を与えることなく、温度変化に対して周波数特 性を安定化させていることがわかる。

【0043】前記各実施例は、下地基板としてA12O3の単結晶を用いている。A12O3単結晶は下地基板として好ましい素材ではあるが、他にMgO、Pt、GaAs、Si等を下地基板として用いても同様の結果が得られることを確認した。

#### [0044]

【図面の簡単な説明】

【発明の効果】本発明の弾性表面波素子は、下地基板と KNbO3 圧電体層との間にLiTaO3 結晶からなる バッファ層が設けられているので、KNbO3 圧電体層 の結晶格子の配向性が改善され、より高い伝送特性(電気機械結合係数K<sup>2</sup> および/または挿入損失IL)を有する弾性表面波素子が安定的に得られるようになる。

- 【図1】 本発明の一実施例を示す斜視図。
- 【図2】 本発明の他の一実施例を示す断面図。
- 【図3】 本発明の一実施例におけるX線回折チャート。
- 【図4】 本発明の他の一実施例におけるX線回折チャート。
- 【図5】 本発明の更に他の一実施例を示す断面図。
- 【図6】 結晶面のカットオフを示す概念図。
- 【図7】 弾性表面波素子の先行技術の一例を示す斜視 図。
- 【図8】 弾性表面波素子の他の先行技術を示す断面図。
- 【図9】 弾性表面波案子の更に他の先行技術を示す断面図。
- 【図10】弾性表面波素子の更に他の先行技術を示す斜 視図。

【符号の説明】

11…弹性表面波索子

12…下地基板

13…バッファ層

14…圧電体層

15a…入力側電極 15b…出力側電極

21…彈性表面波素子

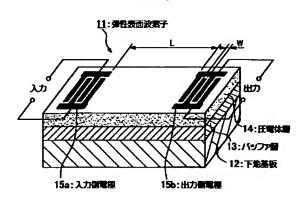
23…パッファ層

31…彈性表面波素子

34…圧電体層

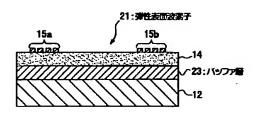
36…温度安定化層



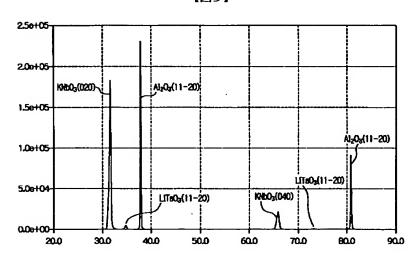


# 【図2】

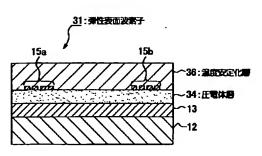
14



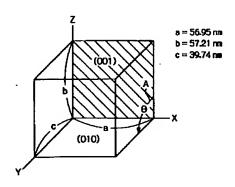
# 【図3】

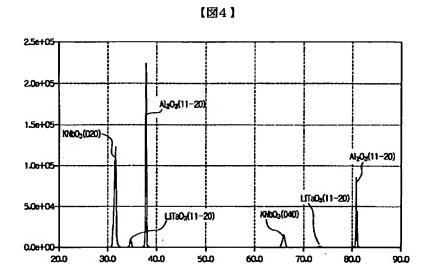


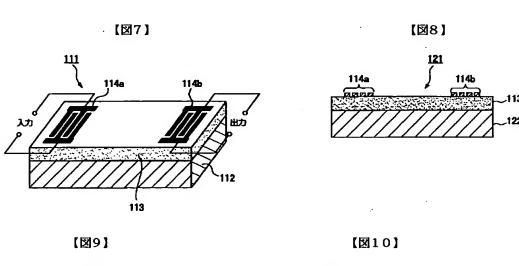
【図5】

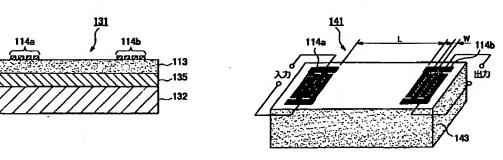


【図6】









フロントページの続き

(72)発明者 今西 正夫 静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式 会社内

F ターム(参考) 5J097 AA06 AA28 AA31 FF02 FF04 FF05 HA03 KK09